



SYSTEM PATRONOWY LAS 2500

Obszary zastosowania:

- znakowanie laserowe
- spiekanie laserowe
- zgrzewanie laserowe
- cięcie laserowe
- ablacje laserowe
- drukowanie laserowe
- spawanie laserowe itp.
- możliwość integracji z liniami produkcyjnymi

Funkcjonalność:

- stacjonarny system filtrujący dla wysokich emisji zanieczyszczeń
- kolektor pyłu 70 l
- system filtrów patronowych z samoczyszczącymi się elementami filtra
- prosta obsługa filtra za pomocą szybkozłączy
- wskaźnik filtra cząstek stałych
- sterowanie w osobnej szafce rozdzielczej
- powlekana, wytrzymała stalowa obudowa

Opcje:

- impulsy różnicowe, impulsy sprężonego powietrza
- zawór zwrotny zapobiegający zanieczyszczeniu rury

Dane techniczne:

Wersja urządzenia	LAS 2500 MD.63
Natężenie przepływu max. [m ³ /h]	5000
Wartość ciśnienia [Pa]	3250
Natężenie przepływu [m ³ /h/Pa]	3000/2750
Wymiary (szer./głęb./wys.) [mm]	900 x 1000 x 3120